

注文型 半導體 IC(ASIC)

開発事業 活性化 方案

1. ASIC의 概要

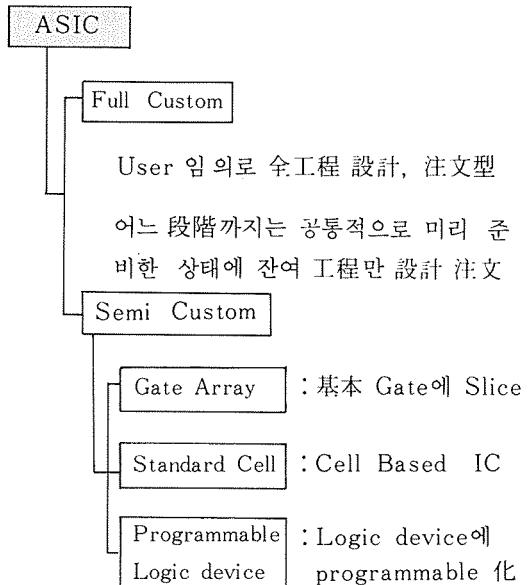
ASIC이란?

ASIC은 Application Specific IC의 약자로 시스템 業體가 상품의 獨創化, 小型化를 통한 原價節減 등을 위해 自己 시스템의 特定回路을 半導體回路로 集積化시켜 설계해 半導體 生產業體에게 注文 제조해 채용하는 半導體로 기존의 汎用과 달리 User專用 規格의 半導體를 말한다.

가. ASIC의 出現과 發達 背景

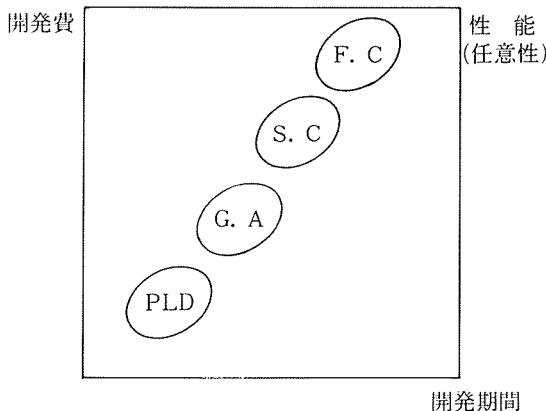


나. ASIC의 種類

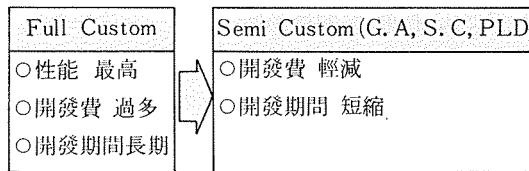


編輯者 註：本稿는 半導體 產業이 高集積化를 이룬 후 세계적인 추세인 ASIC化에 발맞추기 위하여 本會에서 조사·발간한 “注文型 半導體IC(ASIC)開發事業 活性化 方案” (1988. 9) 중에서 「要約」 부분을 수록한 것임을 밝힌다.

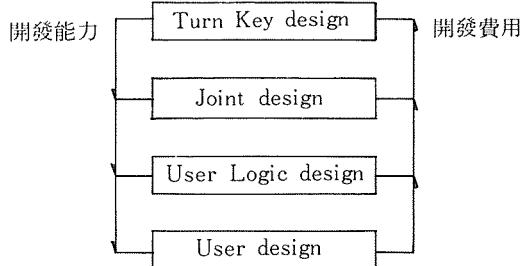
長·短點 比較



다. ASIC의 發展過程



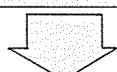
라. ASIC開發 形態



마. ASIC開發 促進의 必要性

User (시스템) 側面

所要部品數 감소 → 部品購入, 檢查費 등 절감
工程數 감소 → 人件費 절감
小型化 → PCB價格 절감
輕量化 → 完製品 運搬, 倉庫費 절감
低電力化 → 防熱對策費, 電源部 Cost, 電氣料 절감
高信賴化 → 維持保守費 절감
回路技術保護 → 個性化, 獨創化
效率的인 시스템 개발 → 開發費, 開發期間 단축



저 가 격 화	고 성능화 소형 경량화 고 신뢰화 저 전력화
독창화	
고생산성	
효율적 개발	
장수명화 (Life Cycle)	

先進國들의 技術 獨占化에의 대응

先進國들의 ASIC市場 선점, 半導體 Chip 보호, 尖端技術 移轉 기피

半導體產業 育成 側面

ASIC市場의 急伸張, ASIC技術의 革新 대응, 脆弱한 設計 技術의 시급한 보강

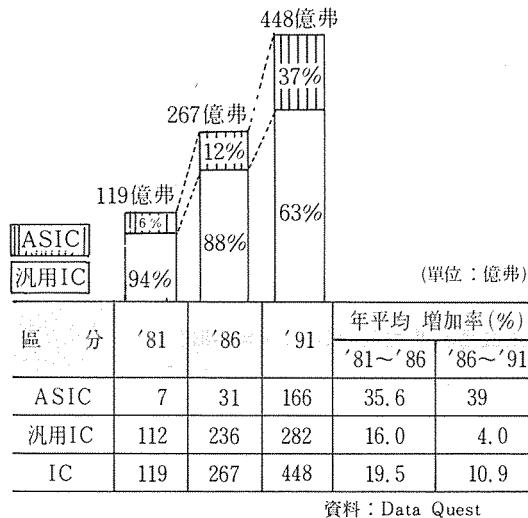
2. 世界 ASIC 產業의 動向

가. ASIC開発 採用分野

가정용기기	정보기기	산업용기기
TV	컴퓨터	복사기
VTR	워드 프로세서	FAX
비디오 카메라	프린터	전화기
CDP	FDD	교환기
DAT	모뎀	NC공작기
전자시계	POS 터미널	PC
전자악기		계측기
카메라		
전자미싱		
전자파이노		

나. 世界 ASIC 市場

'87年	Gate array (72%)	Standard Cell (12%)	PLD (1%) 其他 (15%)
'90年	Gate array (51%)	Standard Cell (37%)	PLD (5%) 其他 (7%)



터 설치(美國: 3, 유럽: 3, 홍콩: 1)
라. 世界主要 ASIC 業體 ('87年 매출)

순위	업체명	매출액(백만弗)
1	후지쯔	590
2	L S I 로직	509
3	N E C	271
4	A M I	260
5	도시바	244
6	T I	243
7	마쓰시다	132
8	VLSI TECH	129
9	내쇼날 세미콘닥터	114
10	I T T	102

자료 : Data Quest

다. 世界的인 半導體業界의 動向

(1) 美國

○ 우수한 開發能力 (S/W, 設計人力 등)

○ 大企業 → 유연성 부족으로 고객 대응 서비스가 문제

○ ASIC 專用工場化

모토로라 : ASIC에 集中投資 (專用工場建設), 현재 ASIC 비중을 5%에서 '90년까지 30%

인텔 : '85年 중단, '86年 再開, '88年 事業 3倍 伸張 (3,000萬弗 → 9,000萬弗)

TI : 홍콩, 臺灣 등에 디자인센터 설치, 軍事用 을 戰略化

내쇼날세미콘닥터 : 顧客會社 (Xerox) 와 파트너 쉽, Gate array 世界 9位

(2) 日本

○ 美國에서의 戰略轉換 : Memory → ASIC

○ ASIC事業 분리하지 않고 경영

○ 海外디자인센터 확충

후지쯔 : ASIC 世界 1位 ('86年 매출: 3억 5,900 萬弗) 전체 半導體의 30%, 디자인센터 (美國: 5, 日本: 3, 西獨: 2)

NEC : '86年 매출 1억 5,100萬弗 世界 5位, 海外市場 開拓 주력 (美國에 生產工場), 디자인센터 (日本: 5, 美國: 4, 유럽: 8, 홍콩: 2, 臺灣: 1)

도시바 : 世界 1位 목표, 世界 有明業體 (GE, 지멘스 등) 와 제휴, 海外 大型 디자인 센

마. ASIC 技術의 開發動向

○ 컴퓨터技術의 발달 (知能化 등)로 設計 및 檢證 技術의 自動化

- PC의 CAD 活用

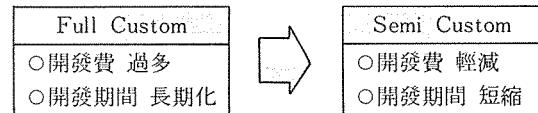
- Engineering Work Station

- Simulation

○ C & C 化로 시스템 業體와 半導體 業體間의 Interface 容易

- 시스템 業體 (PC) ————— 電話로 설계
- 半導體 業體 (Host 컴퓨터) —————

○ Processing 技術의 發達로 Semi Custom化



○ 基本 Cell 容量 증대

- Gate 數 : 1~2萬個 → 數 10 萬個

- Cell 形태 : 표준 Cell → Mega Cell (CPU, ROM, RAM 등)

○ Cell Library의 확충과 Compiler의 활용

- Design 를 進展 → 계속적인 Cell 개발 확충 Library

- Compiler에 의한 開發工程의 혁신

○ 工程方式의 CMOS, BICMOS 化

- NMOS → CMOS → BICMOS (高速, 高集積化)

○ 微細加工技術의 Submicron 化

- Design 률 : $3\mu\sim 1\mu \rightarrow 0.7\mu\sim 0.5\mu$

- 集積度 : LSI → VLSI → ULSI

3. 國內 ASIC 產業의 動向

가. 業 界

業體名	事業開始	事業範圍	技術事業提携	主要品目	開發實績
金星半導體 (株)	'84	設計, 自體 生產	技術:美 BRI LSI로직	Gate array, Standard Cell, Software	TV 게임用 TDX用 Key phone用 등
三星半導體 通 信 (株)	'84	"		Gate Array, Software	FAX用 전화기用 VTR用 등
現代電子 產業(株)	'86	"	技術:美 LSI로직	Gate array, Standard Cell	키폰用 프린터用 등
大宇通信 (株)	'87	"	技術, 事業: 美, ZYMOS	Standard Cell, Full Custom	교환기用 방위산업用 등
亞 南 半導體設計 (株)	'87	設計, 委託 生產	事業:美 VTI	Standard Cell, Gate Array	PC用 CRT콘트롤러用 다기능전화기用 등
韓國실리콘 (株)	'87	設計, 委託 生產 서울大	事業:美 SCS KAIST	Cell Compiler 연 세 대	產業미싱用 등 한 양 대

나. 研究機關

研究機關	韓國電子通信 研 究 所	半 導 體 研 究 所			
主要內容	TDX用 등 設計	Standard Cell	基礎研究	基礎研究	基礎研究

다. 設計人力 및 裝備確保

區 分	投 資 額 (百萬 원)	人 力 (名)	主 要 裝 備			
			Host 컴 퓨 터	실 리 콘 컴 파 일 러	E W S	研究機關의 E W S
業體數	4	4	5	3	3	3個機關
規 模	437	研究人力: 970 設計人力: 90	8	3	23	9

라. 主要開發技術 및 導入技術

區 分	年度	內 容
導入技術	'84	0.8 μm Channelless Array
"	'85	Gate Array (3,000~7,000gate)
開發技術	'86	8 μm Cell Based 設計技術
"	'87	Gate Array (8,000 gate)
"	'88	Standard Cell (2.0 μm, CMOS)
"	'88	Gate Array (12,000 gate)

마. 外國人 業體들의 國內支社 進出 및 技術提携 現況

業體名 (國名)	進出年度	國 内 關 聯 業 體	備 考
Motorola (美)	1986	韓國, 모토로라	엔지니어 2名 Macro Cell 등 受注
LSI Logic (美)	1987	LSI Logic Korea	판賣店 제외 엔지니어 2名
Fairchild (美)	1987	한국웨어하일드	디자인 서비스 Total 서비스
TI (美)	1987	國內支社 設置	

業體名(國名)	進出年度	國內關聯業體	備考
Intel	1986	인텔 코리아	Design
SCS(美)	1986	한국실리콘	Design, tool
Zymos(美)	1987	大宇通信(株)	
VLSI(美)	1987	亞南半導體設計(株)	
National	1988	國內支社設置	ASIC營業推進
Semiconductor(美)			디자이너募集中
Western Digital(美)	1987	外國法人	
후지쯔(日)	1987	國內支社設置	
NEC(日)	1987	"	
도시바(日)	1987	"	
PTC(臺灣)	1987	代理店設置	代理店(南營交易)
SGS 투스(英國)	1987	國內支社設置	ASIC(營業推進, 디자인募集中)

4. 國內 ASIC 技術水準

(單位 : 先進國 相對評價)

ASIC要素技術	技術水準		技術隔差內容 및 原因
	韓國	先進國	
시스템回路設計能力	40	100	外國技術導入, 組立生產
論理 및 構造設計技術	10	100	user의 設計能力 全 無, 半導體設計의 유치단계
Layout 設計技術	40	100	自動化에 의한 Needs 부족
設計 및 檢證技術의 自動化	40	100	EWS活用技術 부족
Mega Cell 開發 및 Library	20	100	Cell開發與件 미성 숙
시스템과 Device 間의 Interface技術	10	100	Library基盤 미구축 시스템業體의 回路 技術 부족, ASIC 미 경험으로 Netlist 변환기술 부족
微細設計 및 加工技術	80	100	Memory를 통해 비 교적 높은 기술수준 확보
低電力, 高速 多 Pin Package技術	60	100	ASIC 미경험

5. 시스템業界의 ASIC化動向

- ’87年까지 動向 : 外國에서 ASIC導入 사용, 일
부 外國에 開發 의뢰 사용
- ’88年 動向 :

開発希望業體	開 發 品 目	備 考
光德物產(株) 등 17個社	디지털 멀티미디 등 15個 品目	개발비 등 지원책요구

4. 技術體系 및 要素技術에 對한 國內 技術水準

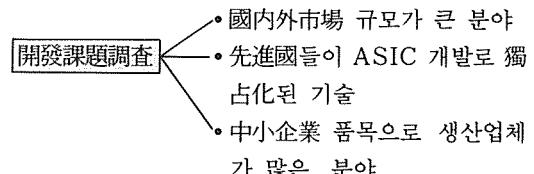
가. ASIC의 要素技術

- 시스템의 獨創的 回路設計 및 應用設計 技術
(ASIC化의 아이디어)
- 論理 및 構造設計 技術
(配置, 配線 등의 최적화)
- 設計 및 檢證技術의 自動化
(CAD, EWS 활용 및 개발기술)
- Mega Cell 開發 및 Library化
(Cell Block化 → Semi Custom)
- 시스템과 Device間의 Interface 技術
(Netlist 및 Test Vector의 생성 변환의 정확
성)
- 微細設計 및 加工技術
(Sub micro 化)
- 高電力에서의 多 Pin package 技術

5. 開發의 時急한 基盤技術 課題

가. 시스템業界의 ASIC開發 課題

• 對象課題의 選定方法



• 對象課題 (20個 課題)

品 目	ASIC化 部 門	市 場 規 模 (生産臺數)	所要開發費 (百萬 원)
個人用 컴퓨터	Mother Board 1 chip	1,577 千臺	230
F A X	CPU, 메모리 드라이브	30(千 臺)	230
C A T V	自動周波調整回路	206(“)	150
警 報 機	感知自動制御回路	800(“)	150

品 目	ASIC化 部 門	市 場 規 模 (生産臺數)	所要開發費 (百萬 원)
E P B X	CPU周邊回路	200(千回線)	120
프 랜 터	I/O 및 timer部門 回路	50(千 臺)	300
디지털 멀티미터	Auto Range回路	30(")	180
Car Audio	I/O 信號處理回路	18,000(")	70
電 話 機	8bit μ-P 内機 Full Custom	14,000(")	105
인 터 폰	送受信 信號處理 回路	510(")	75
V T R	A/D, D/A回路	6,000(")	220
C-TV	信號變換回路	10,000(千 臺)	300
C D P	디지털Filter回路	249(")	130
電 子 時 計	分周驅動回路	15,000(")	100
비 디 오 캐 메 라	SYNC, Generator 의 信號處理 回路	2,330(")	150
에 어 콘	自動制御回路	231(")	90
電氣保溫 밤통	마이크로內藏化	2,035(")	170
모 터	自動制御回路	46,500(")	230

나. Device 측면에서의 開發課題

- 高機能 Cell Based 를 통한 Mega Cell, Library 확충
 - Design Rule : 1.2mm 이하
 - 開發費用 : 17억 원
- 高機能 Channelless Gate Array 工程 技術開發
 - Design Rule : 1.2mm 이하
 - 開發費用 : 18억 2,000萬 원
- 設計自動化 Tool 개발
 - EWS (개발비용 : 8억 5,000萬 원)
 - PC CAD (개발비용 : 5억 원)
 - Silicon Compiler (개발비용 : 3,000萬 원)
- 多 Pin 低抵抗 Package 技術
 - 多 Pin化
 - 高電力에서의 低熱, 低抵抗化
- 高機能 ASIC 開發技術
- Lay out設計 및 檢證과 Test 技術
 - SC, GA, PLD에 의한 Lay out Program 개발
 - Simulation Program 개발
 - Testable design 개발
 - Extracter 개발

6. ASIC技術開發에 當面隘路 및 問題點

가. ASIC市場의 미조성 → ASIC 업계 投資 리스크 상존

- ASIC에 대한 사회인식 부족 (시스템 업계, 정책관계기관)
- 시스템 業界의 獨창적 設計 및 應用設計能力 부족
- ASIC 業界의 Lead 부족 (ASIC 業界와 시스템 業界의 Interface 부족)

나. ASIC技術 開發에 따른 위험부담과 開發資金 조달 곤란

- 시스템 業界의 ASIC 開發에 따른 (商品化 및 事業性의 효과가 불확실) 부담
- 業界의 技術開發資金 조달 곤란 (中小業界 資金 부족, 大企業 여신제한)
- ASIC 개발형태가 設計 自動化 시스템을 이용하여 설계에서 試製品開發까지 제조하는 업종 임에도 현재 用役·서비스 업종으로 인식되어現技術開發支援制度 이용 곤란

다. 設計 自動化 시스템 개발보급 및 活用技術과 設計專門人力의 부족

- 設計 自動化 시스템 및 S/W 導入
- 高性能 設計 自動化 시스템 및 S/W 開發
- 設計專門技術 人力 부족, 自動化 시스템 活用 技術 부족

라. Cell 開發能力의 부족으로 Cell Library 基盤의 미구축

- 微細加工技術의 혁신에 따라 Cell의 지속적 開發 필요
- Cell Library 基盤의 허약으로 경쟁력 열위

마. 多品種少量의 ASIC 生產體制 미확립

- 大型 半導體業界 → 多品種小量의 ASIC 生產 곤란

• Design 전문업체

바. ASIC世界巨大企業들의 대거 國內 進出로 壓平 등 시장 혼란의 우려

- ASIC은 시스템 業體와 IC 業體 (Design) 間의 Interface 가 생명

- 世界巨大企業들의 國내 進出로 國내 ASIC 市場을 말살할 우려

사. ASIC에 대한 產業界, 學界, 研究機關 등 關係機關의 유기적인 協力體制 미구축

- 各機關別로 研究開發 시험
- ASIC의 초기단계로 유기적인 협력이 절대적 으로 필요

—Design Center 와 IC Maker 間의 設計 및 製造關聯 Data Base 化 및 相互 活用體制構築 등

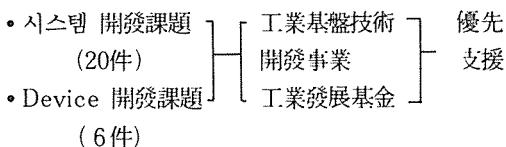
아. ASIC業界, 輸出產業化(海外디자인센터) 곤란.

- 일부 海外디자인센터는 ASIC 受注體制가 아닌 先進設計技術 활용대책임.
- 臺灣 등 開途國에 進出 方案 수립 필요
- ASIC產業 綜合 育成對策 미비
- 技術人力 投資 등

7. ASIC開發活性化를 通한 電子産業高度化 對策 建議

가. ASIC基盤 技術開發事業

우선 지원 → 需要創出 開發 促進



• ASIC專門業體에 대한 特別開發資金支援

나. 設計 自動化시스템 및 部品導入에 대한 稅制 · 金融支援

• 對象 : 國產 不可한 EWS, Software, Simulator, Silicon Compiler, ASIC 부품 등

• 關稅減免 : 技術開發 주도업체 임시감면 대상에 포함

• 資金支援 : 產業技術向上資金 外貨 貸出 등

다. 시스템 業界에 대한 ASIC 계몽사업 전개

• 主管 : 電子工業振興會(協議會 構成時는 協議會)

• 專門家 초청세미나 개최

• ASIC 업체 방문

• ASIC 弘報事業 資料發刊 보급

라. ASIC 製造施設 활용방안 강구

• 生產業體 및 研究機關 生產施設 디자인 업체에 개방

마. ASIC 事業振興協議會 구성

• 生產業體, 關聯機關, 學界研究所

• 事業振興 自救 활동

• ASIC 연구조합 결성 검토

바. 設計 技術人力 양성을 위한 大學 및 研究所의 附設 ASIC 專門研究所 지정 육성

사. 既存半導體 FAB工場 및 研究 設備活用方案 강구 또는 ASIC-CHIP生産專門 工場 建設方案 강구

• 生產業體 및 研究機關 生產施設을 디자인 業體에 개방

• ASIC-CHIP生産 專門工場 시설을 위한 官民 共同出資 등

